2018年6月13日作成

2019年10月2日更新

# 粉末X線回折法による化学分析

名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター 井田 隆

## 4. 装置の取り扱いかた

### 4.4 粉末X線回折の標準試料

粉末X線回折の測定条件の選択肢は多いので、目的の試料を測定した結果を正しく解釈す るためには、何らかの標準試料を準備しておき、目的の試料の測定と同じ条件で標準試料 を測定して比較するのが確実である。逆に、測定の目的が特殊なものでなければ、過去に 標準試料を測定したのと同じ測定条件で測定を実施するのが現実的には合理的な運用のし かたでもある。

粉末X線回折測定のための標準試料としては,米国国立標準技術局 NIST が頒布する標準 物質が定番とされる。日本国内でもオーバーシーズ・エックスレイ・サービス社などの商 社を通じて購入することができる。NIST の標準物質は高価であるが信頼性は高い。ただ し,常に NIST から頒布される標準物質を用いるのが最適とは限らず,状況によっては別 の物質を標準試料として用いることを検討すべき場合もありうる。

NIST 標準物質の詳細については製品に付属する保証書 certificate に記載されているが, 最近の製品では,保証書の内容が,販売初期の内容から修正・変更の行われる場合もある ので注意すべきである。製品の登録ユーザーには修正・変更の内容について NIST から通 知がされることになっている。NIST の標準物質を購入した場合には,NIST の web サイト からユーザー登録をするか,適宜 web サイトから公開されている最新の保証書の内容を チェックすると良い。

NIST では、概ね以下の手順で標準物質が作製される。(i) 高純度原料を大量に確保する。 (ii) 必要な細かさまで粉砕・分級する。(iii) 粉末の混合・均一化処理を施す。(iv) 粉末集合 体の異なる場所から複数の試料のサンプリングを行う。(v) 粉末回折測定と測定結果に関 する詳細なデータ解析を実施して比較し、統計的な処理によって信頼性を評価する。

粉末の粉砕と均一化処理・サンプリング・評価には相当な時間と労力が費やされる。NIST の評価部門で実施される粉末X線回折測定では,試料温度を一定に保つため特別な工夫を 施された独自仕様の回折測定装置が用いられ,精密な理論に基づく詳細な解析・異なる手 法による解析結果のクロスチェックも実施される。一般的なユーザーが同じレベルの評価 を実現するのは困難であろう。NIST 標準試料は高価な製品であるが,概ね価格に相当する価値はあると思われる。

NIST からは粉末回折測定を目的とした標準物質として 11 シリーズの製品が頒布されてい るが、以下に代表的な SRM640, SRM660, SRM674, SRM676 シリーズの標準物質につい て、保証書に記載されている内容に沿って紹介する。NIST SRM の保証書は web サイトか ら公開され、保証書には粉末回折測定と解析の手順の詳細も記載されているので、粉末X 線回折法による精密な分析が必要であれば参考にすると良いだろう。

#### (1) 標準 Si 粉末, SRM640 シリーズ

高純度シリコンの粉末であり、粉末回折の回折ピーク位置と回折ピーク形状の標準である。代表的な粒子径は4µmとされている。シリコンの室温での結晶構造は立方晶系・ダイヤモンド型構造(空間群: *Fd*3m (エフ・ディー・スリー・バーエム))であり、現時点での最新バージョンである SRM640e は、22.5℃ での格子定数として、

 $a = 0.543 \ 117 \ 9 \ \text{nm} \pm 0.000 \ 008 \ \text{nm}$ 

という値が保証値として与えられている (<u>Small & Watters, 2015a</u>)。また, 21℃ から 23.5℃ の範囲での線熱膨張係数(1K温度が変化した時に寸法の変化する割合)は

 $\frac{d\ln a}{dT} = 2.58 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 

とされており、(<u>Bergamin et al., 1997</u>)上記の値は、測定時の温度のずれの効果を考慮した上で 22.5℃ での値として値付けされたものである。

シリコン粉末は高純度原料の入手が容易であり、粉末回折のピーク位置標準として古くか ら使われていた。しかし、X線に対する透過率が比較的高い(Cu Ka 線源に対する線減衰 係数 143 cm<sup>-1</sup>;侵入深さ 70 µm)ので、この粉末単独で回折測定を行う場合には、試料 内部にX線が侵入することによる回折ピーク位置のずれを考慮しないとピーク位置に関す る精密な議論はやや困難になる。

結晶構造の対称性が高いために、Cu Ka 線源を用いた場合、  $2\theta = 145^{\circ}$  以下の測定可能範 囲内に出現する回折ピークは  $2\theta = 28.4^{\circ}$  付近の 111-反射から  $2\theta = 136.9^{\circ}$  付近の 533-反射ま での 11 本のみである。そのために、目的試料と混合して測定を行う内部標準法では、Si 由来の回折ピークの特定が容易になるメリットもあるが、 $2\theta = 28.4^{\circ}$  より低い角度領域と  $2\theta = 136.9^{\circ}$  以上の角度領域に関するピーク位置較正に関して信頼性を期待できない難点も ある。

#### (2) 標準 LaB<sub>6</sub> 粉末, SRM660 シリーズ

結晶性の良い六ホウ化ランタン LaB<sub>6</sub>(ラブロクとも呼ばれる)の粉末であり,SRM640 シ リーズと同様に,粉末回折の回折ピーク位置と回折ピーク形状の標準である。代表的な粒 子サイズは 10 µm とされている。室温での結晶構造は立方晶系・単純立方構造(空間 群: *Pm*3m (ピー・エム・スリー・バー・エム))であり,現時点での最新バージョンである SRM660c は, 22.5℃ での格子定数として,

#### $a = 0.415\ 682\ 6\ \mathrm{nm} \pm 0.000\ 008\ \mathrm{nm}$

という値が保証値として与えられている (<u>Small & Watters, 2015b</u>)。広い温度範囲 (4.2 K – 320 K) にわたる体積熱膨張係数 (1 K 温度が変化した時に体積の変化する割合)が文献 (<u>Sirota et al. 1998</u>) に記載されている。線熱膨張係数は体積熱膨張係数の 1/3 の値と考えて 良いので, 300 K での線熱膨張係数は

$$\frac{d\ln a}{dT} = 5.24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

と見積もられる。

シリコンと異なり LaB<sub>6</sub> は X線の透過率が低い(Cu Ka 線源に対する線減衰係数 1095 cm<sup>-1</sup>;侵入深さ 9.1 µm)ので、Cu Ka 線源であれば、X線が試料内部に侵入するこ とによる粉末回折ピークの位置ずれと形状のぼやけは、通常は検知できないレベルにな る。Si 粉末と異なり、試料透過性によるぼやけを無視できるので、この標準粉末を測定し て得られる回折ピーク図形は、ほぼ装置由来の分解能を表しているとみなすことができ る。

LaB<sub>6</sub>の結晶構造は単純立方格子(空間群:  $Pm\bar{3}m$ )なので消滅則による回折ピークの消失がなく,  $2\theta = 145^{\circ}$ 以下の測定可能範囲内に出現する回折ピークは  $2\theta = 21.4^{\circ}$ 付近の 100-反射から  $2\theta = 141.8^{\circ}$ 付近の 510-反射まで 23 本ある。比較的軽い原子である Si では高角反射の強度が急激に減衰するのに対して, LaB<sub>6</sub>は重原子である La を含むので,高角領域での回折ピーク強度も高い。

LaB<sub>6</sub>のX線透過率が低いことは回折ピーク位置標準としてはメリットにもなるが, SRM660 シリーズの粉末は 10 µm 程度と比較的粒径が大きいこともあり,粉末試料中で回 折に寄与できる粒子の数は極端に少なくなる。後述する微小減衰効果による観測強度の系 統的なずれも,粒子統計効果による強度の統計的な変動も,ケイ酸塩鉱物など中程度の減 衰係数を持つ物質と比較して強く現れることが予想される。通常の粉末X線回折測定で SRM660 シリーズ LaB<sub>6</sub>の本質的な回折ピーク強度について信頼性の高い結果を得ること は一般的に困難であると言える。

#### (3) 定量分析標準セット, SRM674 シリーズ

 $(\sum_{i=1}^{k+1})$ ,酸化セリウム CeO<sub>2</sub> (Cerianite-(Ce); 蛍石型構造;空間群  $Fm\bar{3}m$  ( $x_7, x_4, x_7, y_5, x_4$ ))の4種類の粉末のセットである (Small & Choquette, 2017)。シリーズ当初は $\alpha$ -アルミナAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Corundum; コランダム型構造;空間群  $R\bar{3}c$  ( $p_{-\mu}, x_{2}y_{-}, x_{-}, y_{-}, y_{-}$ 

SRM674b として提供される各物質は、いずれも化学的な純度は高いと思われるが、回折 強度測定からはかなりの非晶質相を含むと推測されており、保証書には結晶相の重量分率 が記載されている。格子定数は、当初は保証値ではなく参考値として記載されていたが、 2017 年に発行された保証書からは保証値として掲載されるようになった。ただし、保証 されるのは約5桁の精度であり、SRM640、SRM660 シリーズに比べればやや控え目な保証 内容となっている。Table 4.4.1、4.4.2、4.4.3 に SRM674b の諸特性と保証値 certified values、参考値 information valuesを示す。

化学式	鉱物名	結晶構造	晶系, 空間群	線減衰係数*(cm <sup>-1</sup> )
ZnO	Zincite	ウルツ鉱型構造	六方晶, P6 <sub>3</sub> mc	279
TiO <sub>2</sub>	Rutile	ルチル型構造	正方晶,P4 <sub>2</sub> /mnm	536
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Escolaite	コランダム型構造	三方晶, <i>R</i> 3 <i>c</i>	912
CeO <sub>2</sub>	Cerianite-(Ce)	蛍石型構造	立方晶, Fm3m	2203

Table 4.4.1 定量分析用標準物質セット SRM674b の諸特性

\* Cu Kα 輻射に対する値

標準物質	結晶相の重量分率(%)	格子定数* a (nm)	格子定数* c (nm)
ZnO	$95.28\pm0.64$	$0.324\ 987 \pm 0.000\ 030$	$0.520\ 674 \pm 0.000\ 030$
TiO <sub>2</sub>	$89.47\pm0.62$	$0.459\ 395 \pm 0.000\ 030$	$0.295\ 891\pm 0.000\ 030$
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$95.91 \pm 0.60$	$0.495\ 859 \pm 0.000\ 030$	$1.359\ 651\pm 0.000\ 030$
CeO <sub>2</sub>	$91.36 \pm 0.55$	$0.541\ 153 \pm 0.000\ 030$	

Table 4.4.2 定量分析用標準物質セット SRM674b の保証値

\* 22.5℃ での値

Table 4.4.3 定量分析用標準物質セット SRM674b の参考値

標準物質	結晶子サイズ* (nm)	微小歪み	粒子サイズ <sup>**</sup> (μm)	参照強度比***
ZnO	15.5		0.58	$4.95 \pm 0.01$
TiO <sub>2</sub>	3.6	0.00017	0.93	$3.44 \pm 0.01$
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	122.4	0.00010	0.56	$1.97\pm0.02$
CeO <sub>2</sub>	31.9		1.13	$12.36\pm0.09$

\*ピーク形状分析による体積メジアン値;\*\*レーザー回折散乱法による体積メジアン値;\*\*\*コランダム 最強ピーク強度に対する最強ピーク強度の比率 (Reference Intensity Ratio; RIR)

#### (4) 定量分析標準アルミナ粉末, SRM676 シリーズ

定量分析の内部標準として使用することを主な目的とした  $\alpha$ -アルミナ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(Corundum; コランダム型構造;空間群  $R\bar{3}c$  (r- $\nu$ · $\chi$ )-· $\eta$ - $\eta$ · $\chi$ ))の粉末である。天然鉱物に典型的 なケイ酸化合物と線減衰係数が近く,そのような物質の定量相組成分析の目的に適してい る。このことから,現行の SRM674 シリーズと比較して,かなり用いられる頻度は高いと 思われる。最新のバージョンは SRM676a であるが,現時点では在庫切れとなっており, 次のバージョンの SRM676b はまだ頒布が開始されていない。

SRM676a では結晶相の分率の保証値として 99.02% ± 1.11%, 22.5℃ での格子定数の保 証値は

 $a = 0.475\,935\,5 \pm 0.000\,008\,0$  nm

 $c = 1.299\,231 \pm 0.000\,015 \text{ nm}$ 

であった(<u>Small & Watters, 2015c</u>)。

# 参考文献 4.4

Bergamin, A., Cavagnero, G., Mana, G. & Zosi, G. (1997). "Lattice parameter and thermal expansion of monocrystalline silicon," *J. Appl. Phys.*, **82**, 5396. [doi: <u>10.1063/1.366308</u>]

Sirota, N. N., Novikov, V. V., Vinokurov, V. A. & Paderno, Y. B. (1998). "Temperature dependence of the heat capacity and lattice constant of lanthanum and samarium hexaborides," . *Phys. Solid Stat.*, **40**, 1856–1858. [full-text: <u>https://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2F1.1130671.pdf]</u>

Small, J. A. & Choquette, S. J. (2017). "Certificate Standard Reference Material 674b," *NIST*. [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/674B.pdf]

Small, J. A. & Watters, Jr. R. L. (2015a). "Certificate Standard Reference Material 640e," *NIST*. [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/640E.pdf]

Small, J. A. & Watters, Jr. R. L. (2015b). "Certificate Standard Reference Material 660c," *NIST*. [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/660C.pdf]

Small, J. A. & Watters, Jr. R. L. (2015c). "Certificate Standard Reference Material 676a," *NIST*. [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/676a.pdf]